

Toute publication de résultats avec utilisation des zones Renatech :

Renatech

CMNF (hors L2)

PCMP - Champ proche

This work was partially supported by the French Renatech network.

Pour remercier les plateformes (à adapter pour une seule plateforme):

This research work has been partially undertaken with the support of IEMN fabrication (CMNF) and characterization (PCMP) facilities.

[Charte complète](#) visible sur le site de Lillometrics

Charte de signature IEMN validée par l'ensemble des 5 tutelles – ordre des tutelles à respecter.

Par défaut: 4 tutelles

Prénom Nom ¹

1. Univ. Lille, CNRS, Centrale Lille, Univ. Polytechnique Hauts-de-France, UMR 8520 - IEMN - Institut d'Electronique de Microélectronique et de Nanotechnologie, F-59000 Lille, France

Physique -MicroE - Acoustique - (BioMEMS): 5 tutelles

Prénom Nom ¹

1. Univ. Lille, CNRS, Centrale Lille, Junia, Univ. Polytechnique Hauts-de-France, UMR 8520 - IEMN - Institut d'Electronique de Microélectronique et de Nanotechnologie, F-59000 Lille, France

Si autre employeur : double affiliation ^{1,2}

Prénom Nom ^{1,2}

1. Signature à 4 ou 5 tutelles selon le groupe d'appartenance
2. Employeur